## BEST AVAILABLE COPY

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-199193

(43)Date of publication of application: 04.08.1995

(51)Int.CI.

G02F 1/1337

G02F 1/1333

(21)Application number: 05-333997

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

28.12.1993

(72)Inventor: TAKATORI KENICHI

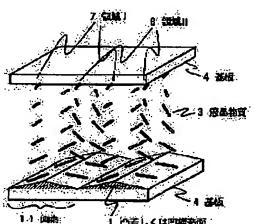
**SUMIYOSHI KEN** 

# (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND PRODUCTION OF SUBSTRATE FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a liquid crystal display device of a wide visual field which is divided in liquid crystal orientation within one pixel by devising the structure of substrate surfaces without contaminating the surfaces of oriented films.

CONSTITUTION: The respective pixels 11 on one or both substrates 4 are provided with projecting or rugged structures or saw tooth—shaped structures 1. The direction where liquid crystals rise is determined by the angle determined by the structure of the substrate surfaces. As a result, the liquid crystal display device of the wide visual field which has regions of different orientation directions and compensates the visual characteristics with each other in the respective regions when impressed with voltage is obtd.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

15.03.1995

[Date of sending the examiner's decision of

04.11.1997

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration] 27,08,1999

[Number of appeal against examiner's decision

09-20659

2972514

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

04.12.1997

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国<del>特</del>资/广(J P)

四公公開特許公報(A)

(11)特許出職公民爭号

特開平7-199193

(43)公開日 平成7年(1995) 8月4日

(51) Int CL\*

神知配号

广内查理争导

F I

技術表示包页

2 F 1/1837 1/1839 605 600

審査論求 有 前求項の数3 OL (全 9 頁)

.....

(21) 出售多号

**特展平5-333897** 

(22)出調日

平成6年(1998)12月28日

(71) 出版人 000004237

日本電気視気会社

東京都福区芝安丁目7番1号

(72)発明者 ▲高▼取 無一

東京都港区芝元丁目7番1号 日本電気機

式会社内

(70兒明者 住台 新

東京都南区芝五丁目7番1号 日本電気体

式会性内。

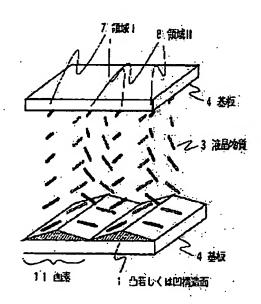
(74)代型人 非理士 京本 直背 (9)2名)

#### (54) 【発明の名称】 被囚表示動量と被囚表示動量用差板の知過方法

#### (57)【要约】

【目的】 配向映表面を汚染せずに、参板表面の構造を 工夫することにより、一面素内で液晶配向が分割された 広境野な液晶表示装置を提供する。

【構成】 一方もしくは両方の基版4上の各画素11に凸もしくは四開造もしくは弧像状構造1を設ける。電圧が印加されると、基板表面の構造で決められた角度により液晶の立ち上がる方向が決定する。これにより、電圧印加時に配向方向の異なった規模を打し、各規矩で互じに提供特性を構像しあい、広視野な液晶表示装置が得られる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 -対の支持を振聞に液晶物質を挟持してなり、前記支持を振聞に液晶の配向方向が異なる領域を複数持つ液晶表示装置において、前記支持を振の一方若しくは両方の支持を低上の各画素に、画書編部の一部若しくは全部が強く画書中央の分割境界部が厚い凸構造、若しくは、前記支持を振の一方の支持を低上の各画素に画書編部の一部若しくは全部が厚く画書中央の分割境界部が強い凹街造のどちらか一方を有することを持致とする液晶表示装置。

【語本項 2】 一対の支持基板部に決品物質を接続してなり、前記支持基板部に液晶の配向方向が異なる領域を 複数持つ液晶表示装置において、前記支持基板の一方若 しくは両方の支持基板上の各画素に、銀歯状の連接した 凹凸構造面を有し、その凹凸構造面が画素中央部が高く 画素経部に向かって低くなるような構造単位から成る か、若しくは、その凹凸構造面が画素経部が高く画素中 央部に向かって低くなるような構造単位から成ることを 特徴とする液晶表示装置。

【語求項3】 電極付き支持基板上に無可塑性のレジストを終布する工程と、該レジストの一部積極を連載し露光し、不要部のレジストを溶解・除去する工程と、該レジストを加熱し変形させる工程と、を備えてなることを特徴とする液晶表示装置用基板の影響方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶表示装置に関するものである。 特に、広視野でコントラストの良好な表示を 得ることの可能な液晶表示装置及びその液晶表示装置用 基板の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の広視野でコントラストの良好な表 示を得ることが可能な液晶表示装置として、特開昭63 - 106624号公報に示されているものがある。 これ を例にとって従来の技術を説明する。 図14にこの液晶 表示事子の平面図を示す。図15にこの液晶表示素子の 断面図(図 1 4 のE-E' 線断面図)を示す。一方のガ ラス基板21上には画素単位の表示用電優19、配向膜 9 と、この透明電優 1.9 を駆動する意味トランジスタ 1 4とが形成されている。他方のガラス荃仮22上には表 示用透明電極 20、配向膜 1 0が形成されている。配向 眠 9、 10は、 ポリイミドで形成されている。 対向する 透明電極19,20間に形成される画素Bは、例えば縦 横 200μmの正方形であり、マトリックス上に復致配 列 されている。 この画素 Bを形成する表示用の透明電極 の中央部に、ポリイミドからなる帯状スペーサ23が設 けられている。この結果、各画弁Bは、帯状スペーサ2 3によって、領域」と中に分割される。この分割された 領域」と川は、模式的には図16に示すように形成され る。即ち、一方のガラス基版21と対向する他方のガラ

ス基版 22にそれぞれ図14に示す失印方向にラビング 処理する。従来、領域Iに配向規制力を与える場合、領域IIをレジストにて頂いラビング処理を施し、領域IIに 配向規制力を与える場合も同様に領域Iをレジストにて 度いラビング処理を施していた。

【0003】この従来例では、分割された各々の領域での液晶配向は螺旋型のはれの向きは同じであるが基板表面に対する角度が異なっている。基板表面に対する角度の違いにより、電圧印加時には液晶分子の立ち上がる方向が異なるため、光が基板に対する鉛直方向から傾いた斜め方向より入射する場合にも々の領域が光学特性を循復しあう。その結果、電圧印加時における現角依存性は上下基板間の各画素内の配向の異なる領域同士で相対され、現角依存性の少ない光学特性が得られる。特に、降調表示時に現角を変化しても隔調反転の現象が見られなくなっている。

[0004]

【契明が解決しようとする課題】このような液晶表示装置の広視野な特性を実現するには各画素内に液晶の配向方向が異なる傾対が存在することが必須となる。従来の液晶表示装置ではこの複数に分割された領域の作成方法として、上記に示したように配向限上にレジストを使用した方法を用いている。しかしながら、このレジストを使用した方法では、配向限上にレジスト・現像液、刺離液等に延因したイオン等が配向限上に残っていた。この残智したイオン等が配向限上に残っていた。この残智したイオンが表示時に移動し、液晶物質の電荷保持特性を劣化させ表示の焼き付きなどの現象を起こし表示特性に変更等を及ぼしていた。更に配向既の種類とレジスト等の種類の組み合わせによっては配向既がダメージを受けて配向規判力を持たなくなってしまうことがあった。

【0005】そこで本発明では、レジストを用いずに、若しくはレジストを用いた場合でもその影響が配向限表面に及ばないように、構造を工夫することにより分割された配向を実現し、広伐野で高コントラストな液品表示装置を得ることを目的とする。本発明の他の目的は、配向联等を用いずに萎振表面の構造のみで分割された配向を実現し、広伐野で高コントラストな液晶表示装置を得ることを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】第1の発明は、一封の支持基に間に液晶物質を接持してなり、前記支持基に間に液晶の配向方向が異なる領域を複数持つ液晶表示装置において、対記支持基低の一方若しくは両方の支持基低上の各画素に、画書鑑部の一部若しくは全部が違く画素中央の分割規則部が厚し凸構造。若しくは、対記支持基版の一方の支持基低上の各画素に画書編部の一部若しくは全部が厚く画素中央の分割規則部が違い凹構造のどちらか一方を有することを特徴とする液晶表示装置である。

【0007】第2の発明は、一対の支持基底部に液晶物質を挟持してなり、対記支持基底部に液晶の配向方向が異なる領域を複数持つ液晶表示装置において、対記支持基版の一方若しくは両方の支持基版上の各画無に、銀串状の連接した凹凸構造面を有し、その凹凸構造面が画条中央部が高く画無端部に向かって低くなるような構造単位から成るか、若しくは、その凹凸構造面が画来場部が高く画乗中央部に向かって低くなるような構造単位から成ることを特徴とする液晶表示装置である。

【0008】第3の発明は、電極付き支持基板上に無可 塑性のレジストを設布する工程と、窓レジストの一部領 切を遮蔽し露光し、不要部のレジストを溶解・除去する 工程と、窓レジストを加熱し変形させる工程と、を値え てなることを持数とする減品表示装置用基板の製造方法 である。

#### [0009]

【作用】従来の液晶表示素子では、レジストを使用した **愛光・現像工程と逆向きのラビング処理により電圧印加** 時に各画集内に液晶の配向方向が異なる領域を発生させ る。これに対し、本発明の第1の発明では図1に示すよ うに、一方若しくは西方の支持基版4上の各画番11 に、画素端部の一部若しくは全部が強く画衆中央の分割 境界部が厚い凸相造 1、若しくは、前記支持基版の−方 の支持基板4上の各画表 1 1 に画素端部の一部若しくは 全部が厚く画典中央の分割境界部が渡い凹構造 1 のどち らか一方を有する。第1の発明での配合方向が異なる領 何の実現方法を図4から図8を参照して説明する。第1 の発明においては、図 4に示すように一方の支持挙仮5 上の各画衆に画衆編部の一部若しくは全部が強く画衆中 央の分割境界部が厚い凸槽造 1若しくは画楽譜部の一部 若しくは全部が厚く画楽中央の分割規界部が含し凹接造 1 を存するか、若しくは、図 5 に示すように一方の支持 **基板上5の各画集に画業端部の一部若しくは全部が強く** 画素中央の分割境界部が厚し45倍造 1 を有し、且つ、他 の一方の支持英板5上の各画素に画素婉部の一部若しく は全部が厚く画素中央の分割境界部が浮し凹構造1を有 するか、更に若しくは、図6に示すように両方の支持基 仮ち上の名画者に画素始部の一部若しくは全部が強く画 素中央の分割境界部が厚し<<br />
ご特遣 1 若しくは画衆媛部の 一部若しくは全部が厚く画衆中央の分割境界部が強い門 構造1を有する。支持基仮間に技持された液晶物質は、 これらの基板表面の構造により配面規制力に変化を受け、

【0010】この変化の様子を、例えば図4の構造で、特に構造面の切断面が二等辺三角形となるようにした場合について説明する。液晶配合規制力を発生させる配合限等により、構造面の無い支持基板6上で液晶配合がA 度基板表面から立ち上がるとする。一方、構造面の二等辺三角形状構造を8度の角度とする。この構造面を有する支持基板5上に液晶配合がC度基板表面から立ち上が

るような配向規制力を与えると、至仮との界面で液晶配向が有する角度は、図4の領域1で(B+C)度、領域1では(B+C)度となる。Aに比べて(B+C)と(B+C)を(B+C)をであたさいと、電圧印加時に液晶配向は(B+C)若しくは(B+C)の角度で規定される方向に立ち上がろうとする。この結果、液晶の配向方向が異なる領域が各面無内に発生し、規角を傾けた時の混角特性を画集内の各領域が互いに減い広復野な特性が得られる。このような伸射が、本発明の第1の発明の他の図5や図5のような例でも液晶配向の角度関係により容易に行われることは明白であるのでここでは省略する。

【0011】また、ここで示したような構造面の扇大傾斜線と配向規制力方向の角度が0°の場合のみならず、0°以外の一定の角度を成す場合においてもこのような作用が容易に行われることは明白である。

【0012】但し、次のことに含まする必要がある。一方の支持基板のみ構造を与える図4の場合、構造面を与えない基板6の配向規制力の角度Aが低く0度に近い方が作用が容易に行われる。これに対し、図5や図6の場合、両面に構造を与えるため、特に一方の基板の領域1の配向規制力の角度(C+B)と、他方の基板の領域1の配向規制力の角度(O+A)が他の2ヶ所の配向規制力(C-B)、(D-A)に比較して高い場合、特に配向数等の配向規制力の角度に大きくは依存しない。

【10013】本発明の第2の発明においては、図2に示 ずように、一方若しくは両方の支持基版 4上の各画書 1 1に、親歯状の連続した凹凸構造面2を有し、その凹凸 構造面が画素中央部が高く画来編部に向かって低くなる ような構造単位から成るか、若しくは、その凹凸構造面 20画衆媛部が高く画者中央部に向かって低くなるよう な構造単位から成る。 このような構造を有すると本発明 の第1の発明の作用が行われることは明白であるので省 一時する。 ここで留意すべき点は、以下の点である。 ま ず、このような組修状の構造面では、個々の構造単位の ・大きさが第1の発明より小さくなるため、傾斜面の作成。 が容易となる点である。更に特に留意すべき点は、この ような組織状の連接した凹凸面2は構造面の設計によっ てはその相当自身が配向規制力を有するため、配向限等 を使用する必要が無くなる点である。このような構造面 については、実施例において述べる。

【0014】本発明の第3の発明の製造方法は、図3に示すようなものである。図3において(A)のように電価付き支持基据4上に触可塑性のレジスト28を総帯する。前記レジスト28上の一部領域を連載し露光し、不要部のレジストを溶解・除去する。その結果。(B)のように一部領域にレジストが残る。このような基版を加熱することにより、触可塑性レジストは変形し、(C)に示すように加熱後の熱可塑性レジスト29が凹凸構造面を作成する。

[0015]

【実施例】本発明の実施例を図7から図13を参照して 説明する。図7は第1の発明の第1の実施例を示す斜視 図である。図8は本実施例において使用した液膜トラン ジスタアレイを示す模式図である。 図9は本実施例にお ける液晶表示装置の一単位面崇都の組立斜視回である。 この実施例においては、総動衆子としてアモルファスシ リコンによる意味トランジスタ14を用い、一単位画曲 の大きさを取150μm、備100μmとした。走査竜 極線15、信号電極線16は、スパッタ法で形成された クロミウム (Cr) を用い、Q値を10 pmとした。ゲ ート路掃膜には変化シリコン(Si Nx)を用いた。画 非电極13は透明电極であるITO(酸化インジウム 銀)を用い、スパッタ法により形成した。このように弦 以トランジスタ14をアレイ状に形成したガラス基仮を 第一の基板17とした。また、対向側の第二の基板18 上には、ITOを用いた透明電径19を形成し、更にカ ラーフィルタ12を染色法によりアレイ状に形成しその 上面にシリカを用いた保護層を設けた。第一の基板17 上の構造面の作製方法としては次のような方法によっ た。図10に示すように、第一の英振17上に凸標造面 の材料として第一のボリイミド膜24を厚さ約2ヵm塗 布した。この第一のポリイミド映24の上面に第一のポ リイミド映24と現像時のエッチングによる溶解速度が 異なる第二のポリイミド映25を途布した。この第二の ポリイミド既上にレジストを使用して露光・現像・エッ チングを行い、図10に示すような構造を得た。この基 板上に更に第三のポリイミド既を途布し、 同様に露光・ 現像・エッチングを行った。 この時レジスト複部よりエ ッチングが進み、凸梯造面が得られた。

【0015】この構造面を有した第一の基版17上にポ リイミドによる配向数タを終布した。その配向数の末所 に、凸梯造面の境界と45°の方向にラビング処理を推 した。第二の基版18も第一の基版と同様に配合処理を 随したが、ラビングの方向は90°はじれた方向とし た。この再基板をシリカ粒子によるスペーサを介して技 **基制で接着し、正の誘電異方性を有するネマティック液** 品を注入した。また、この液晶セルの両側にポリカーバ・ ネイトを主材料とした偏光板27を貼り付けた。この実 施例においては、電圧を印加すると一番素内部で画素中 心部を境界として配向が二分された。その結果、本実施 例の液晶表示装置は、従来の配向膜上にレジストを用い た液晶表示装置と同様に広視野で高コントラストな特性 が得られた。また、本実施例による液晶表示装置の表示 ムラの発生率と従来のレジストを配向限上に用いた液晶 表示装置での表示ムラの発生率を求めた所、表示ムラの 発生率が 1. 2%から 0. 13%へと 1部程度に辿っ た。この時の表示ムラは液晶表示装置20パネルの平均 によった。このように配向限上にレジストを用いないこ とにより、波晶表示装置の信頼性の向上が図られた。 【0017】更に、第1の発明の第2の実施例として、

液晶表示较高の構造としては第1の実施例と同様のものを用い、構造面の作成法を変えた例を示す。本実施例では、まず始めに第1の実施例と同様にしてガラス基仮上に構造面のみを作成した基板を用金した。この基仮に対し、その構造を写し取った鈍壁を作成した。実際に使用する基板上にはエボキシ系徴脳を用いた膜を途布し、鏡壁を押し付け固まるまで放置することにより構造面を作成した。この構造面上にボリイミドによる配向膜を途布し、ラビング処理を施した。この方法によっても画集中心部を境界として配向が一画集内で二分された。本実施例の方法は、良好に作成された形状を元の型として使用するため第1の実施例の方法に比べて構造面の形状の再現性に優れていた。

【0018】更に、構造面の他の作成方法として、本発明の第3の発明の製造方法を図3を参照して示す。まず、始めに第1の発明の第1の実施例と同様にしてガラス等版上に重任等を設けた。この基板4上に独可塑性レジスト28を2μmの厚さで坐布した。次に、画未成方向を二分する線を中心として100μm個の構ストライプ状のマスクを用い、画素中心部を逃蔽し録光した。次に、電光部のレジストを現像波により溶解・除去した。その結果、画素中心部に幅100μmのレジストが残った。この残ったレジストを加熱して変形させることにより、画素故幅即5150μm個の凸構造面が画素内に得られた。

【00.19】第1の発明の第1及び第2の実施例におい ては、誘電異方性が正のネマティック液晶を用い液晶配 '角が約90' はじれたTN(ツイステッド・ネマティッ ク) 型の液晶配向としたが、このような液晶配向に限る ものではなく他の液晶配向に対しても有効である。例え は、誘電異方性が負のネマティック液晶を用い両基板上 の配向膜が有する配向規制力の角度が基板表面から約9 ロ・立ち上がるような角度であるホメオトロピック型の 液晶配向に対しても有効である。 このホメオトロッピク 型の配向を用いー画集内の液晶配向を2分割した液晶表 「示装置は容易に実現された。しかし、 ホメオトロピック 配向に本発明を適用する場合、次に示す第3の実施例の ような4分割等のより多数の分割が容易に実現されたこ とを特記しておく。この第1の発明の第3の実施例にお いては、図11の一単位画彙部の組立斜視図に示すよう な構造面を用いた。この構造面では、視角方向の上下左 右にあたる4方向の電圧印加時の配向が全て分割された : 液晶表示海子が得られた。その結果。その表示特性の視 角依存性は、第1や第2の実施例の上に上下方向のみな らず全ての方向に平均化された特性となり、との方向か ら観察しても良好な表示が得られた。

【0020】また、第1から第3の実施例において特造 面の新面は二等辺三角形状のものを用いたが、次のよう な形状のものでも分割が可能であった。すなわち、円弧 の一部を一辺とするような二等辺三角形状のもの、三角 形の感辺部の角度が異なり、画楽途中で構造がなくなる ような形状等でも配合が分割された。

【0021】次に図12を参照して本発明の第2の発明の第1の実施例について説明する。本実施例では、基版の作成方法は第1の発明の第1の実施例と同様に行い、構造面の構造を図に示すような場合状とした。この構造でも毎圧印加時に配向が二分され、広視野で高コントラストな特性が得られた。また、本実施例では構造面の個々の構造単位の大きさが第1の発明の構造面より小さくなるために構造面作成のために使用するボリイミドは、第一のボリイミドのみ若しくは第一と第二のボリイミドの組み合わせで十分であった。そのため、構造面が容易に作成された。

【0022】また、第2の晃明の第2の実施例として、 第1の発明の第2の実施例と同様に鉢型により構造面を 作成した例を示す。構造面以外の基板の作成方法は、第 1の発明の第1の実施例と同様に行った。但し、本実施 例においては、銃型の作成方法を第1の発明の第2の実 施例とは異なる方法で作成し、また、構造面の形状を第 2の発明の第1の実施例とは異なる特遣とした。その結 果、配向駅の途布やラビング処理が不必要となった。具 体的には、鉢型の作成方法はレーザーを使用したホログ ラフィック干渉法とイオンビー ムによるエッチングによ った。また、構造面の形状は図13に示すような形状と した。図中、FはO. 6 mm、Gは2:mm、各根透単位 の最も高し所である日の高さを0. 1 μmとした。この 構造を用いた時、液晶はこの構造に添って配向し、ま さた。液晶が立ち上がる方向も構造面の傾き方向に依存し た。このため、液晶を配向させるための配向限及びラビ ング処理が不必要となり、工程が大幅に短縮された。こ こでは、F、G、Hの値として上記のものを用いたがこ の節に限るものではなく、 液晶が配合 し立ち上がる方向 を規定出来るどのような条件でもかまわない。

#### [0023]

【契明の効果】本発明を適用すれば、配向限上にレジストを用いなくても基仮上の保造のみで電圧印加時の液晶配向を画集内で分割することが出来、広視野な液晶表示装置を得ることが出来る。また、構造面の工夫により、4分割等の多数の配向の分割や、配向限や配向処理を用いないで電圧印加時の液晶配向を分割した液晶表示装置が得られる。

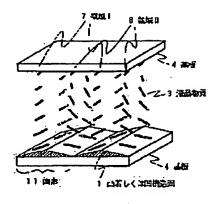
【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の液晶表示装置の斜視図である。
- 【図2】本発明の液晶表示装置の斜視図である。
- 【図3】本発明の液晶表示装置用基板の発音方法の工程 断面図である。
- 【図4】 本発明の液晶表示装置の作用を説明するための 第1の一単位画象部の新面図である。
- 【図5】 本発明の液晶表示装置の作用を設明するための 第2の一単位画来部の新面図である。

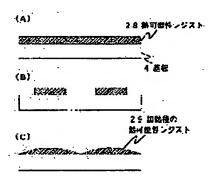
- 【図6】本発明の液晶表示装置の作用を説明するための 第3の一単位画書部の新聞図である。
- 【図7】第1の発明の第1の実施例を示す斜視図である。
- 【図8】第1の発明の第1の実施例における独映トランジスタアレイを示す平面図である。
- 【図9】第1の発明の第1の実施例における一単位画典 部の組立斜視図である。
- 【図10】第1の契明の第1の実施例における構造面の 作成法を示す工程動面図である。
- 【図11】第1の発明の第3の実施例における一単位画 条部の組立斜接関である。
- 【図12】第2の発明の第1の実施例における一単位画 素部の組立斜視図である。
- 【図13】第2の発明の第2の実施例における構造面を 示す斜視図である。
- 【図14】従来の広視野を目的として領域を分割した液 品表示装置の平面図である。
- 【図15】図14のE-E Qに添って切断した断面図である。
- 【図16】従来の領域を分割した液晶表示装置のラビング方向の模式図である。

#### 【符号の説明】

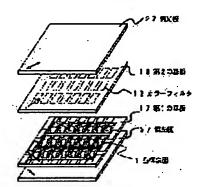
- 1 凸若しくは凹接造面
- 2 銀歩状の構造面
- 3 液晶物質(液晶層)
- 4 苯胺
- 5:特造面を有する基板
- 6 構造面を有しない基板。
- 7 分割された領域1
- 8 分割された領域2
- 9、10 配向联
- 11.画盘
- 12 カラーフィルタ
- 13 画業電極
- 14. 浮映トランジスタ
- 1.5 走费电径线
- 1.6 信号電係線 1.7 第1の基版
- 18 第2の基版
- 19及び20 透明電艦
- 21及び22 ガラス基板
- 23 帯状スペーサ
- 24. 第1のポリイミド鉄
- 25 第2のポリイミド酸
- 26 第3のポリイミド戦
- 2.8 熱可塑性レジスト
- 29 加熱後の熱可塑性レジスト



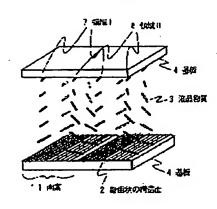
(図3)



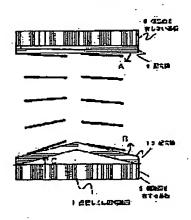
. (27)



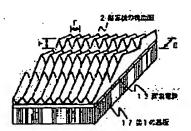
(B2)

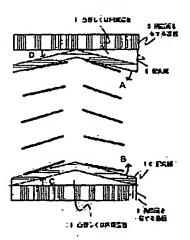


[图4]

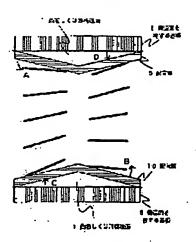


(図13<u>)</u>

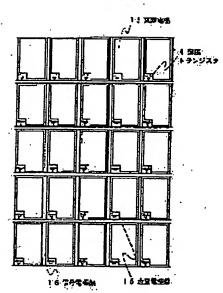




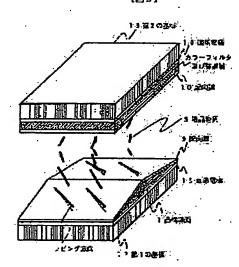




(B 8)



[図9]



24 東一のエリイをF展 26 港ーの マホ・1 年 ドル スモ 第一の マボットをドラ

